

86.03 — DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES Evaluación Parcial 2 de junio de 2022



Nombre y apellido:		Tema 2
Padrón:	Turno:	Nº de examen:
- Es condición necesaria para	aprobar el parcial que al menos el 60 % de cada prol	blema esté correctamente

- Es condición necesaria para aprobar el parcial que al menos el 60 % de cada problema esté correctamente planteado.
- Se considerará: La claridad y síntesis conceptual de las respuestas y justificaciones, los detalles de los gráficos/circuitos, la exactitud de los resultados numéricos.
- Cada uno de los dos ejercicios debe estar resuelto en hojas Independientes.

Calificación: _		
Calincacion:		

Datos generales: $q = 1,602 \times 10^{-19} \,\mathrm{C}$; $m_0' = 9,109 \times 10^{-31} \,\mathrm{kg}$; $k = 1,381 \times 10^{-23} \,\mathrm{J/K}$; $h = 6,626 \times 10^{-34} \,\mathrm{J/s}$; $\varepsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \,\mathrm{F/m}$; $\varepsilon_r(\mathrm{Si}) = 11,7$; $\varepsilon_r(\mathrm{SiO}_2) = 3,9$.

1)

- a) Se tiene un bloque cúbico de lado a = 1 mm de un material semiconductor y se desea que, cuando se le aplique una tensión entre 0 V y 2 V, obtener corrientes entre 0 mA y 2 mA. Conocidas las características del material que se detallan al final de este enunciado, determinar si el bloque necesita ser impurificado y, si este fuera el caso, obtener la concentración de impurezas para el caso aceptor. (E_g = 0,9 eV; m*_n/m₀ = 0,1; m*_p/m₀ = 0,6; movilidades caso intrínseco: μ_n = 1000 cm²/Vs; μ_p = 500 cm²/Vs; movilidades caso extrínseco: μ_n = 200 cm²/Vs; μ_p = 150 cm²/Vs; T = 300 K).
- b) Calcular el tiempo característico para un circuito serie compuesto por una fuente de tensión de 3,3 V, una resistencia de 220 Ω y un diodo PN polarizado en directa. Los datos del diodo son: $V_{D(ON)}=0,6$ V; $I_S=3\,\mathrm{nA};\ n=1,6;\ C(V_D=0\,\mathrm{V})=4\,\mathrm{pF};\ \tau_T=9\,\mathrm{ns};\ T=300\,\mathrm{K}.$ Dibujar los circuitos necesarios para el análisis, y justificar todos los pasos.
- 2) Para un transistor MOSFET $(\mu_n C'_{ox} W/L = 0.7 \,\text{mA/V}^2; \lambda = 0.01 \,\text{V}^{-1}; T = 300 \,\text{K})$:
 - a) Considerar que $V_B = V_S = V_D = 0 \, \text{V}$, formando un capacitor MOS. A partir del gráfico del campo eléctrico en el óxido en función de la tensión V_{GB} , figura 1, determinar V_T , V_{FB} , ϕ_B , y la concentración de dopantes en el sustrato.
 - Luego, explicar por qué el campo eléctrico varía de esa forma con la tensión aplicada, diferenciando los distintos regímenes de operación de la estructura en los distintos rangos de tensión aplicada.
 - b) A partir del circuito de la figura 2, calcular la polarización del transistor, indicando en qué modo de operación se encuentra, y los parámetros de pequeña señal para baja frecuencia. Considerar $V_{DD}=12\,\mathrm{V},~R=3.3\,\mathrm{k}\Omega$ y $R_Z=4.8\,\mathrm{k}\Omega$. Diodo Zener: $V_Z=3.3\,\mathrm{V};~I_{Z\,\mathrm{min}}=10\,\mathrm{\mu A};~I_{Z\,\mathrm{max}}=100\,\mathrm{mA}.$

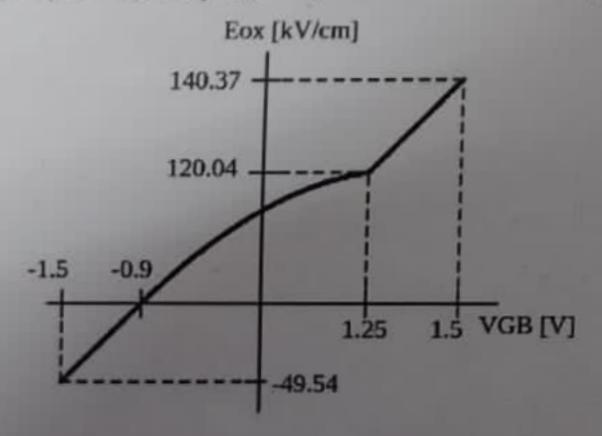


Figura 1

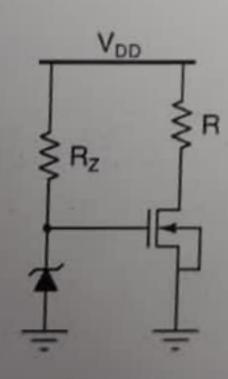


Figura 2